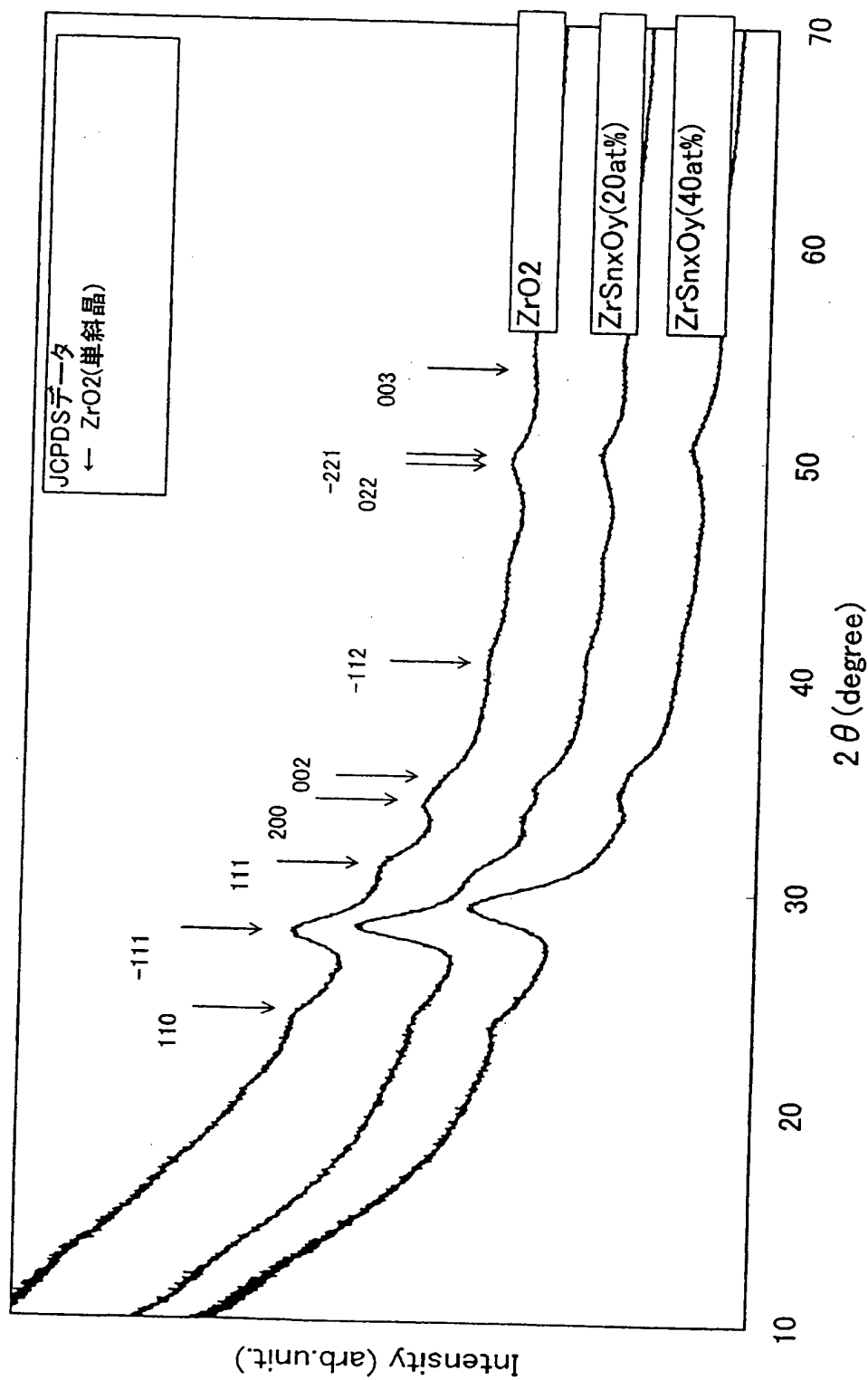


【書類名】

図面

【図1】

ZrO₂、ZrSnxOy XRDパターン
【膜構成 SiO₂(10nm)/ZrO₂(150nm)】



【図2】

ZrO₂、ZrSnxOy上に積層したTiO₂のXRDパターン
【膜構成: SiO₂(10nm)/ZrO₂(25nm)/TiO₂(150nm)】

